論文の内容の要旨

論文題目 適応型波面制御による高次高調波の高出力化の研究

氏名 吉富 大

1. 序

近年,高強度レーザーと媒質の相互作用によって発生する高次高調波は,真空紫外・軟 X 線領域で超短パルス性・小規模・高繰返し性・波長可変性など数多くの優位な性質をもつコヒ ーレント光源として,固体や分子における時間分解分光・プラズマ物理・アト秒パルス生成など の多岐にわたる応用が期待されている.また,その高ピーク強度性から,極端紫外・軟 X 線非 線形分光という未知なる分野に可能性を開く最も有望な光源であり,高出力化が急務である.

本研究では、まず、励起源として、KrF/Ti:sapphire(TiS)レーザーを開発し、繰返し 200Hz、 パルス幅 480fs で平均出力 50W の紫外光を得た.この平均出力は、フェムト秒増幅光では世 界最高である.次に、その5次高調波として、200Hz で平均出力 0.1mW、10Hz では、1µJ を超 えるパルスエネルギーの 50nm 極端紫外光を発生した.これらの値は、50nm 以下の高調波と しては、最高である.また、Sc/Si 多層膜ミラーを用いて 2µm まで集光し、0.5TW/cm²という極 端紫外域では過去最高の集光強度を達成した.この光源は、極端紫外域での非線形光学と いう未知の分野に道を開くだけでなく、時間分解内殻励起分光や時間分解光電子分光など にも応用できる.スポットサイズの測定においては、極端紫外域で適用可能なシングルショット で線形なその場の測定法を新たに考案し、実証した.

次に、デフォーマブルミラー(DM)を用いた多自由度な適応型波面制御をTiSレーザーに対 して行い、位相整合を実現することによって、高次高調波の高出力化を行った.従来の位相 整合の手法は、いずれも自由度が低いものであった.基本波の波面に対して適応型制御を行 うことによって、多自由度に焦点近傍での強度・位相を同時にコントロールし、効率よく位相整 合条件を満足することができる.制御には、遺伝的アルゴリズムを用い、先見的知識を用いず、 自動的に最適化することができた.その結果、17-28nmの軟X線領域で、目的次数近傍の次 数を選択的に1桁程度、光量を増大することに成功した.

2. 高平均出力 KrF/Ti:sapphire ハイブリッドレーザーの開発

超短パルス高平均出力レーザーとして、TiS レーザーを用いる場合、出力が励起レーザー によって制限される上に、熱レンズが大きな問題となる. KrFレーザーは、一次ソースであり、ま た熱レンズの問題がないので有利である. 特に、紫外光を必要とする場合には、波長変換に よる損失がない分、さらに有利である. しかしながら、KrF レーザーは、単独では超短パルスを 得ることができないため、TiS レーザーの3倍波を KrF で増幅するという手法を用いたハイブリ ッドレーザーを開発した. KrF レーザーで超短パルスを増幅する場合,飽和フルーエンスが小さく,上準位寿命が短いことによる ASE(Amplified Spontaneous Emission)の発生を抑制することが重要な課題となる. 本研究では、シードパルスを利得回復時間よりも短い間隔を持った複数のパルス列に分割して, ASE を効果的に抑制するゲートゲイン増幅法を用いた.

チャープパルス増幅による Ti:sapphire 増幅器から得られた 180fs, 5.2mJ のパルスを LBO と BBO によって波長変換し, 0.7mJ の3倍波(248nm)パルスを得た. 次に, 45°イメージ回転器と 薄膜偏光子の組み合わせで 2.5ns 間隔の4連パルスに分割する. これを KrF 増幅器で4パス 増幅した.

結果, 放電電圧 36kV 以下では, ASE を5%程度に抑えることができ, その時のネットパワー で 50W を達成した. パルス幅は, 480fs であった. 得られた 50W という平均出力は, フェムト秒 領域では, 発表当時世界最高値であった. フェムト秒の増幅光においては, 今なお最高値で ある(図 1).



図 1.これまでに得られた超短パルス高平均出力レーザー増幅光

3. KrF レーザーの 5 次高調波による高平均出力 50nm 光の発生と集光

波長 50nmの極端紫外光を生成する場合, TiSレーザーの高調波に比べて, KrFを用いると, 低次摂動領域で発生することが出来,高変換効率が期待できる.本研究では,まず,上記の KrFレーザーの5次高調波を用いて,波長 50nm で高平均出力な極端紫外光を生成した.

上記の KrF レーザーを球面鏡で希ガス中に集光し,発生した高調波を分光器で分光集光 して, XUV フォトダイオードで測定し,発生時のパルスエネルギーを見積もった.次に,グレー ティングによるパルス幅広がりと斜入射系の収差を避けるため,多層膜ミラーを用いて直入射 で5次高調波のみを選択的に集光する配置での実験を行い,ターゲットでのパルスエネルギ ーを測定した.この配置では、高調波発生後、ビームスプリッターで基本波を除去し、残留基本波と3次高調波をアルミフィルターで取り除き、Sc/Si 多層膜球面鏡で5次高調波を選択し、 XUV フォトダイオードに集光した.

結果,発生時で 1.2µJ(10Hz)のパルスを得た. このとき 4x10⁻⁵という高い変換効率を得た. 200Hz では, 0.1mW の平均出力を得た. このパルスエネルギー及び平均出力は, 50nm 以下 の高調波では最高値である. また, ターゲットでは, 10Hz では, 7nJ, 200Hz では平均出力 0.3µW を得た.

次に,集光スポットサイズを測定した.極端紫外域でのスポットサイズ測定法としては,これ まで,ナイフエッジを用いる方法とアブレーションを用いる方法が報告されているが,前者では, シングルショット計測が不可能であり,ポイント不安定性が混じる恐れがある.また,後者は,線 形応答ではないため,スポットサイズの正確な測定は不可能であり,さらにその場測定ではない.本研究では,極端紫外光のスポットを近紫外の自己束縛励起子発光に変換し,拡大して 測定するという新しい方法で,シングルショットで線形なその場の測定を行うことを提案し,実 証した.

集光点に小さなBaF₂サンプルを置いた.25eVの5次高調波によって,価電子帯電子が1光子励起され,励起子が生成し,格子歪と共に,局在安定状態に束縛され,近紫外発光が起きる.この発光スポットを Schwarzschild 対物鏡で拡大し,ICCD で観測した結果,スポット径は,2µmであった(図2).この結果,集光強度は,0.5TW/cm²と見積もられた.この集光強度は,極端紫外域でこれまで得られていない最高値であり,希ガスの2光子イオン化や表面高調波発生など,極端紫外非線形分光という全く新しい分野に道を開くものである.



図 2.自己束縛励起子発光スポットの水平(左)鉛直(右)プロファイル

4. 遺伝的アルゴリズムを用いた適応型波面制御による高次高調波の高出力化

近年,位相整合を用いた高次高調波の高出力化の研究が盛んに行われている.高次高調 波発生における位相不整合は,集光による幾何学的位相,原子双極子位相,中性原子分散, イオン化による自由電子によって生じる.従来の方法では,いくつかの実験パラメータを調整 することによって,これらの位相不整合を打ち消す方法であったが,このような最適化には,多 自由度で先見的知識を要さない適応型制御が優れている.本研究では,DMを用いて適応型 波面制御を行うことによって,多自由度に焦点近傍の強度・位相を制御し,効率よく位相整合 を実現させ,高次高調波の高出力化を行った.

59 チャンネルの DM を用いて, TiS レーザーの波面を整形した後, Ne ガスに集光し, 高調 波を発生させ, XUV 分光器で次数選択して, 電子増倍管で光量を測定し, コンピューターに フィードバックした. 最適化後の波面は, Shack-Hartmann 型波面センサーで測定した.

波面制御には、多自由度制御に適している遺伝的アルゴリズムを用いた. DMは、高次の 振動的な波面を再現することはできないので、制御の収束性を早めるために、各チャンネルの 値を Zernike 多項式で結合させ、低次の Zernike モード係数だけを制御した.これによって、 典型的に10~20分で収束するようになった.

27 次(28nm), 31 次(24nm), 39 次(19nm), 45 次(17nm)の各次数に対して最適化を行った結果, ターゲットの次数とその近傍を選択的に増大させることに成功した(図3). 27 次で6倍, 31 次で4倍, 39 次で2倍, 45 次で13倍の増大が見られた. 最適波面は, 39 次と45 次に最適 化したものは, 平坦化していることが分かった. これより, カットオフ近傍の最適化においては, 波面平坦化による集光強度増大の効果が関与していることが分かる.



図 3.最適化後の高調波スペクトル.

(a)27次(b)31次(c)39次(d)45次に最適化したもの.

次に, 焦点近傍の位相不整合量の分布を数値計算によって求めた. まず, 測定波面から フレネル回折により, 焦点近傍の強度・位相分布を求める. 幾何学的位相については, これよ り直接求められる. 原子双極子位相については, Lewenstein モデルによって求めた. 中性原 子分散とイオン化についても考慮した. その結果, 27 次, 31 次, 39 次については, 波面の最 適化によって, 位相整合領域が著しく拡大していることが示された.

5. 結論

本研究により,極端紫外・軟 X 線領域で高次高調波の高出力化を行った.これにより,極端紫外・軟 X 線領域における非線形分光という未知の分野への展望が開けたと言える.